

InterOpto2018 出展募集

『InterOpto』は、光の構成要素からシステムまですべてを網羅し、研究用途から産業応用に至る光デバイス・レーザ関連製品が一堂に会する技術総合展です。

先端エレクトロニクス、各種アプリケーションを開発する上で、今後益々重要性を増す光技術を具体的な応用例の展示やセミナーを通じて、参加される全ての方々にとって価値ある発見・マッチングの場にすべく開催いたします。

今回の InterOpto では、LED 応用の最先端技術・製品にフォーカスした「LED JAPAN」、撮影・撮像、画像処理、画像センシング、ディスプレイ・投影に関する技術と製品をテーマにした最先端のイメージング技術にフォーカスした「Imaging Japan 2018」と共に、次世代アプリケーション・デバイスを目指した光学技術+製品開発のパートナリングイベント『All about Photonics』として最新情報を発信し、新たなビジネスマッチングを実現します。

会期：2018年10月17日(水)～19日(金) 10:00～17:00

会場：幕張メッセ国際展示場・国際会議場

来場予定数：50,000名（同時開催展含む）

入場料：1,000円（税込）※事前登録者または招待状持参者は無料

同時開催：「MEMS センシング&ネットワークシステム展 2018」

「CEATEC JAPAN 2018」

InterOpto2018 出展対象分野

レーザ／光源	半導体、ファイバ、YAG、赤外等各種レーザ光源・発振器、UV-LED、可視光LED、超短パルス、テラヘルツ等各種光源・装置
オプティクス関連部品	レンズ/フィルタ、ミラー/プリズム、光学薄膜、光ファイバ、MEMS 光スキャナ、ガラス
測定装置／光分析機器	光測定器、光応用計測器、光伝送機器・装置、分光/分析機器・装置、分光光度計、近赤外分光計、OCT システム
生産向けレーザシステム	レーザ加工装置、微細加工装置、切断加工装置、マーリング装置、レーザ穴開装置、試作・受託加工、ガルバノスキャナ
情報通信	光ファイバ、光通信デバイス、可視光通信

出展受付期間

早期申込割引締切：2018年3月30日（金） 最終申込締切：2018年6月29日（金）

※但し、締切日前でも規定の小間数になり次第受付終了とさせて頂きますので、お早めにお申込みください。
申込方法につきましては下記ホームページを参照下さい。

<http://www.optojapan.jp/interopto/>